

6-1-1 金属と n 形及び p 形半導体との接触(つづき)

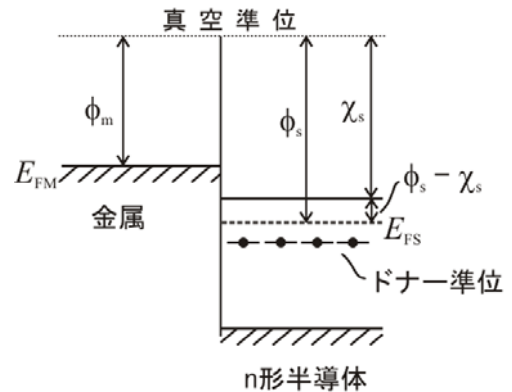
 $\phi_m < \phi_s$ の場合

(a) 接触直後

金属と半導体の仕事関数、フェルミ準位の関係を Fig.1(a)に示す。

①接触界面付近の金属中の電子で、半導体のフェルミ準位 E_{FS} 以上のエネルギーを持つものが半導体側に移動する($E_{FM} > E_{FS}$)。

②電子の移動は両者のフェルミ準位が一致するまで続く(→平衡状態へ)。



(a) 接触直後

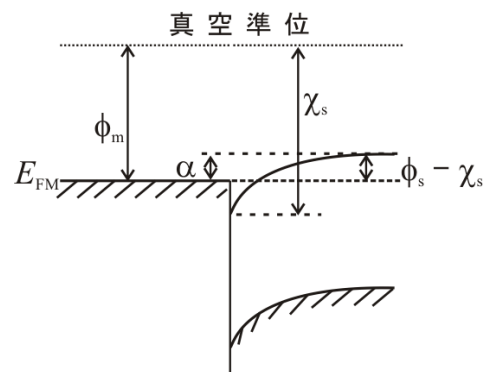
(b) 平衡状態

①金属側の界面では電子が移動した分だけ正電荷が生じ、この正電荷に引き寄せられて半導体側界面に電子が集められる(負電荷が生じる)。この電子は自由に動けるので、障壁を生じない。

平衡状態の接触バンド図は Fig.1(b)のようになる。金属側から見た電子にとっての障壁高さ α は

$$\alpha = \phi_s - \chi_s$$

また、半導体から見た障壁はないことがわかる。n 形半導体では、フェルミ準位は伝導帯下端のすぐ下にあるため障壁高さ α は小さい。それゆえ、電子の流れる方向に差異がほとんどなく(整流作用がない)、電流値は半導体の抵抗値によって決定される。外部に電圧 V を印加したとき、電圧は半導体側に均一に掛かり、半導体領域のフェルミ準位が電界方向に傾く(Fig.2)。このときの印加電圧 V と流れる電流 I の I - V 特性は直線となる(オーミック特性)。このような接触を「**オーム(オーミック)接触**」という。



(b) 平衡状態

Fig.1 オーム接触

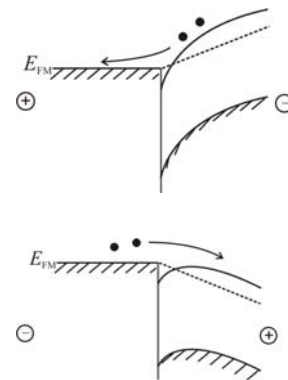


Fig.2 オーム接触(電圧印加時)

以上、金属と n 形半導体の接触の場合について説明したが、金属と p 形半導体の接触の場合も同様に考えることができる。ただし、整流接触とオーム接触のどちらの接触を示すかは n 形の場合とは逆の結果になる。金属と半導体の仕事関数の大小関係と半導体の伝導タイプによる接触の関係を表 1 にまとめる。

表 1 仕事関数と伝導形による接触のタイプ

仕事関数の大小関係	金属－n 形半導体接触	金属－p 形半導体接触
$\phi_m > \phi_s$	整流接触	オーム接触
$\phi_m < \phi_s$	オーム接触	整流接触